DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP1156725

Publication date:

1989-06-20

Inventor(s):

MATSUEDA YOJIRO

Applicant(s):

SEIKO EPSON CORP

Requested Patent:

☐ JP1156725

Application Number: JP19870316708 19871215

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/133; G09G3/36

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve the quality of an image by arranging picture element electrodes on an insulating film which covers at least part of an active element and wiring.

CONSTITUTION:There is the insulating film on the element and there are picture element electrodes 4 on it, so thin film transistor TETs 41, 42, 43, and 45 and a data line 47 are covered with the electrode 48. Liquid crystal 49 is driven with an electric field between a counter electrode 51 and the electrode 48. The electrode 48 is formed of a transparent conductive film and polarizing plates are arranged on and under insulating substrates 40 and 50 to form the transmission type display device; when the gap between electrodes 48 is positioned right on the line 47 and a scanning line, wiring operates as a light shield layer and light transmitted through other parts is used effectively to obtain a bright picture with a high contrast ratio, thereby obtaining the excellent image quality.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-156725

Mint Cl 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)6月20日

G 02 F 1/133 G 09 G 3/36 3 2 7

7370-2H 8621-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

◎発明の名称 表示装置

②特 願 昭62-316708

愛出 願 昭62(1987)12月15日

⑩発 明 者 松 枝 洋 二 郎

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

⑪出 願 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

⑩代 理 人 弁理士 最 上 務 外1名

明 紺 1

 発明の名称 表示装置

2. 特許請求の範囲

(1) 第1の絶縁基板上に2次元の能動業子アレイと、前記能動業子に信号を供給する配線と、前記各能動業子に接続された画業電極とを備え、第 2の絶縁基板上には対向電極を備え、第1及び第 2の絶縁基板を対向させて成る間隙に電気光学材料を封入して成る表示装置において、前記能動業子及び配線上の少なくとも一部を覆う絶縁膜を備え、前記絶縁膜上に画業電極を配置したことを特徴とする表示装置、

(2)前記爾素電板は、各面素電極間の間隙の少なくとも一部が前記配線上に位置するように配置されたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の表示装置。

(3)前記能動業子及び配線上を覆う絶縁膜の厚

みは、前記能動業子及び配線上では薄く、その他 の部分では厚く形成されていることを特徴とする 特許請求の範囲第1項記載の表示装置。

(4) 前記画業電極が金属薄膜で形成されている ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の表 示装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、表示装置の構造に関する。

〔従来の技術〕

従来の電気光学材料を用いた表示装置の例としては、「日経エレクトロニクス 1984年9月10日号 No.351 P.211-240」に示されるようなものがある。第2回は表示装置の平面図の例であり、データ線12と定変線13の交点に薄膜トランジスタすなわちTFT14が配置され、各TFTには衝棄電循11が接続されている。第3回は断面図の例であり、20及び30は絶縁基板、21、22、23はそれぞれTF

Tのソース部、ドレイン部、チャネル部、24は ゲート絶縁膜、25はゲート電極である。26は 層間絶縁膜、27はデータ線、28は画素電極、 31は対向電極で、2つの基板間に對入された液 品等の電気光学材料29は、画素電極28と対向 電後31との間の電界で駆動される。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、前述の従来技術は以来に立ての 問題点を有する。すなわち、表示装置の面面を 精細化を実現しようとする場合、画素で配線を がするが、一般に能動業子や配線を があるが、一般に能動業子や配線を があるが、一般に能動業子や配線を があるのは困難であり、 画像を表のの占 ができるのは画業電優領域のみであるから、 なり ができるのは画業電優領域のみにがが、となり ができるのはあまなが、カーとの 関が著しく扱われる。コントラスト比を 大きが でが、画面が暗くなって いが、画面が暗くなって

終3に、ドレイン電極は画素電極1に接続され、 TFTは走査線のタイミングに応じてデータ線の 信号を函表電極に与えるスイッチング素子として 用いられる。第4回において、40は絶縁基板、 ス部、チャネル部、ドレイン部、ゲート電極であ り 44はゲート絶縁態である。46は層間絶縁 膜で、47はデータ線である、本実施例において は、これらの素子の上にもう一層の絶縁膜52が あり、その上に面素電価48を形成するため、T FTのF部やデータ線の上部も画業電板で覆うこ とができる、50はもう一つの絶縁基板で51は 透明運電膜から成る対向電極、49は液晶である。・ 液晶49は対向電極51と画素電極48の間の電 界で驅動される。画素電極48を透明導電膜を用 いて形成し、2つの絶縁基板の上下に順光板を配 置すると、透過型の表示装置となるが、第1回の 様に画楽電極どうしの間隙がちょうどデータ鞣と 走査線上にくるようにすれば、これらの配線が遮 光層として働き、それ以外の部分を透過する光は

てもコントラスト比が小さくなったり画面が暗く なったりしないような表示装置を実現するところ にある。

(問題点を解決するための手段)

本発明の表示装置は、能動素子及び配線上の少なくとも一部を覆う絶縁膜を備え、前記絶縁膜上 に画素電板を配置したことを特徴とする。

〔作 用〕

本発明の上記の構成によれば、 画索を高密度化 しても 画案電極の占める 面積の 割合はほとんど変 わらない。 従ってコントラスト 比が小さくなった り画面が暗くなったりしない。

(実施例1)

本発明の表示装置の1実施例における平面図を 第1図に、断面図を第4図に示す、本実施例では 能動業子としてTFTを用い、電気光学材料とし て液晶を用いる。この表示装置は第1図のように、 データ線2と定査線3、及びそれらの交点に設け られたTFT4と画景電板1とから成る。TFT のソース電極はデータ線2に、ゲート電極は走査

有効に使えるため、高コントラスト化で明るい画 面を得ることができる。一方、 絶縁膜 5 2 の材料 としてポリイミドやガラス等を用い、液状で塗布 し表面を平坦化した上で、菌素電極48にアルミ ニウムや金、ブラチナ等の金属を用いると反射型 の表示装置となる、反射型の場合には各TFT間 の間隔を大きくする必要がないため極めて高精細 な画像を得ることができる。反射型の表示装置で あればシリコン差板を用いることもできるが、大 面積の画像を表示する場合、配線の寄生容量が大 さいため流していない。大面面で高珠線の面像を 得るには絶縁基板を用いる必要がある。また、反 財型では表示品質を向上させるために各画業に保 持容量を作り込んでも適面の明るさは変わらない。 例えばMOS容量等を用いて液晶の数~数十倍の 容量を付加することができる。これによって、非 常に広い温度範囲で高コントラスト比で面内均一 性の良い画像を再現性良く得ることができる。こ の様な表示装置の応用例としては投射型表示装置 等がある、本発明の表示装置は薄型で高精細かつ

高品質の画像を表示できるためこれを透過型または反射型のライトバルブとして用いると小型の装置で高品質かつ大画面の画像を表示できる投射型表示装置が実現できる。

〔実施例2〕

第5回は、第1の実施例と異なる構造のTFTを用いた表示装置の断面図の例である。本実施例においてはゲート電極45がチャネル部の下側にあるため、ゲート絶縁膜44が層間絶縁膜の代わりとなる。第4回と比較すると絶縁膜が一層少なくなっている。この機な構造のTFTでも第1の実施例と同様に絶縁膜52を形成した後面景電極48を形成することにより同様の面像を待ることができる。

〔実館例3〕

第6図は本発明の第3の実施例を示す表示装置の断面図の例である。この例では能動業子として TFTの代わりに2端子型非線形紙抗業子を用いる。2端子素子を用いる場合、第1の絶縁基板6 0上には配線は定変線65のみで、第2の絶縁基

他の配線は絶縁限の下にあるため、電気光学材料には必要な信号電圧のみが印加される。したがって画素のすみずみまで透過率または反射率が一様となり高品質の画像が得られ、電気光学材料の信頼性も向上する。

一方、反射型の表示装置として用いる場合には、保持容量を付加することにより高精網かつ高コントラスト比で面内均一性の極めて良い面像を、広い温度範囲で再現性良く得ることができる。また、能動素子の寄生容量によってスイッチング時に生じるオフセット電圧もほとんどなくなるため、フリッカーがなくなり電気光学材料の信頼性も一段と向上する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は表示装置の平面図。

第2回は従来の表示装置の平面図。

第3回は従来の表示装置の断面図。

第4、5、6図は表示装置の断面図。

板70上の対向電極71がストライではでてておりデータ級の代わりとなる。 2端 はMIMダイオードの場合、金属電極62と金属からは型型に対すードの場合、金属の色の2端子業子の例として全を投資を利用する。その他の2端子業子の例としずイオード等がある。いずれにしてもこれらの素素を設け、その上に画景電をもりにいいまた、金属の画景電極を形成すれば反射型の表示装置もまた。

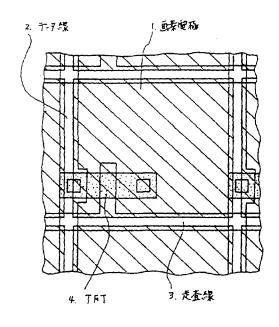
(発明の効果)

以上述べたように本発明の表示装置は、面素電循の占有面積を最大にすることができるため、面素を高密度化しても画面が暗くならない。しかも、配線が遮光層として働くためコントラスト比も大きくとれる、さらに、液晶等の電気光学材料に接する表面には面景管権と対向電極のみが配置され、

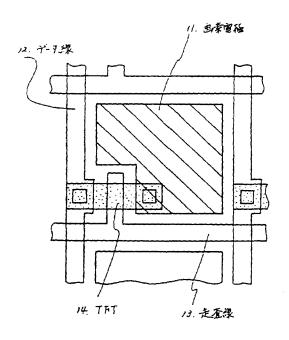
以 上

出類人 セイコーエアソン株式会社 代理人 弁理士 最 上 務(他1名)

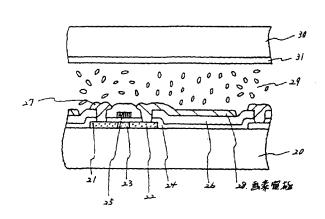
特開平1-156725 (4)



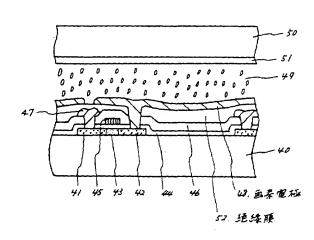
第1図



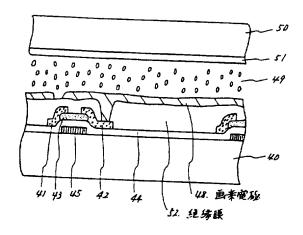
第2团

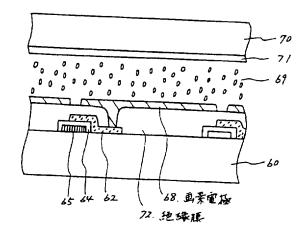


第3四



第十四





第5四

第日园